## ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА

Том 156

1969

## МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАХВАТА ЧАСТИЦ В СИНХРОТРОНЕ

## В. В. ЦЫГАНКОВ

В синхротроне со слабой фокусировкой изменение ускоренного до конечной энергии заряда от цикла к циклу вызывается в основном изменением таких параметров, как моменты включения инжекции и ускоряющего высокочастотного (ВЧ) напряжения, энергия инжекции, начальная частота генератора. Построение математической модели захвата является начальным этапом проектирования системы автоматической оптимизации условий захвата.

Рассматривается многооборотная инжекция частиц в синхротрон при следующих допущениях: не учитывается коллективное взаимодействие частиц при инжекции, показатель спада магнитного поля *n*, постоянный по радиусу и азимуту сектора электромагнита и одинаковый во всех секторах, поле внутри прямолинейных участков отсутствует, амплитуда ускоряющего ВЧ-напряжения устанавливается за время, которым можно пренебречь по сравнению с периодом радиально-фазовых колебаний.

Процесс инжекции разделяется на два этапа [1]. На 1-м этапе инжекции, который длится до момента включения ВЧ-поля, частицы инжектируются на мгновенную орбиту, сжимающуюся к центру из-за роста магнитного поля. В соответствии с протеканием 1-го этапа инжекции вычисляется функция распределения частиц  $g_{\min}(u, \gamma)$  по координатам u и  $\gamma$  (где u — расстояние от внутренней пластины инфлектора до мгновенной орбиты,  $\gamma$  — угол между направлением вылета частиц из инфлектора и касательной к мгновенной орбите в месте, где установлен инфлектор). В отличие от функции распределения частиц по амплитудам бетатронных колебаний  $\psi(A)$  [1] функция  $g_{\min}(u, \gamma)$  дает возможность учесть в соотношениях захвата nизменение момента инжекции и энергии инжектируемых частиц.

Решение уравнения бетатронных колебаний на азимуте инфлектора с для ускорителей типа рейстрек имеет вид [1]:

$$\mathbf{x}_{\kappa} = F_{c}\left(\boldsymbol{\sigma}\right) \cdot \cos\left(4\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{\kappa} + \boldsymbol{\alpha}\left(\boldsymbol{\sigma}\right)\right),\tag{1}$$

где

De

$$F_c(\sigma) = 2 \left( D \sin \sigma + d D \cdot \cos \sigma \right), \tag{2}$$

$$\alpha(\sigma) = \arg(D \cdot \sin \sigma + dD \cdot \cos \sigma),$$

$$D = \frac{\frac{x_1}{x} d^* - x_0}{d^* - d}, \quad d = \frac{c - e^{i_{,k}}}{s}, \quad d^* = \frac{c - e^{-i_{,k}}}{s},$$

107

$$c = \cos\frac{\pi}{2}x, \quad s = \sin\frac{\pi}{2}x, \quad \cos\mu = c - ps,$$
$$p = \frac{lx}{2R}, \quad \sigma = \frac{xS}{R}, \quad x = \sqrt{1 - n},$$

*S* — расстояние от края сектора до инфлектора по направлению движения частиц,

*R* — радиус равновесной орбиты,

*l* — длина прямолинейного промежутка,

 γ — угол между направлением вылета частицы и касательной к равновесной орбите на азимуте,

- *x*<sub>0</sub> начальное отклонение частицы от мгновенной орбиты,
- $x_{\kappa}$  значение x на к-ом обороте ( $\kappa = 0, 1, 2...$ ).

Выполняя операции (2) и подставляя выражения для  $F_c(\sigma)$  и  $\alpha(\sigma)$  в (1), получим:

$$x_{\kappa} = x_0 B(\kappa) + \frac{\gamma R}{\varkappa} A(\kappa), \qquad (3)$$

где

$$A(\kappa) = a\cos 4\mu\kappa + \frac{s(b+pa) + 2pbc}{\sin\mu}\sin 4\mu\kappa,$$
  
$$B(\kappa) = b\cos 4\mu\kappa - \frac{s(a+pb)}{\sin\mu}\cdot\sin 4\mu\kappa,$$
  
$$a = \sin\sigma, \ b = \cos\sigma.$$

В области и > 0 условие обхода инфлектора имеет вид:

$$(g+u)B(\kappa) + \frac{\gamma R}{\kappa}A(\kappa) \leqslant \Delta R_{\rm of} \kappa + u, \qquad (5)$$

где  $\Delta R_{ob}$  — сжатие мгновенной орбиты за оборот,

- g расстояние от внутренней пластины инфлектора до частицы, *а*
- *и* от внутренней пластины до мгновенной орбиты в момент вылета частицы из инфлектора.
- Из (5) следуют два неравенства:

1) 
$$g_1(\kappa) \leqslant \frac{1-B(\kappa)}{B(\kappa)} \cdot u - \frac{A(\kappa)}{B(\kappa)} \frac{R}{\varkappa} \gamma + \frac{\Delta R_{o6} \kappa}{B(\kappa)},$$
 (6)

если  $B(\kappa) > 0$ , и

2) 
$$g_{2}(\kappa) \ge \frac{1-B(\kappa)}{B(\kappa)} \cdot u - \frac{A(\kappa)}{B(\kappa)} \cdot \frac{R}{\kappa} \gamma + \frac{\Delta R_{06} \kappa}{B(\kappa)},$$
 (7)

если  $B(\kappa) < 0.$ 

В (б) и (7) для фиксированных значений  $n, \Delta R_{ob}, \gamma, u$  и среди  $\kappa = 1, 2, 3, ...$  найдем такое значение  $\kappa = \kappa'$ , при котором  $g_1(\kappa')$  минимально, и такое значение  $\kappa = \kappa''$ , при котором  $g_2(\kappa'')$  максимально. Тогда область инфлектора, вылетев из которой частицы будут захвачены в 1-й этап инжекции, равна:

$$0 \leqslant g_2(\kappa'') \leqslant g_1(\kappa') \leqslant g_1, \tag{8}$$

где g<sub>1</sub> — ширина инфлектора.

Аналитические методы исследования функции  $g(\kappa)$  дискретного аргумента  $\kappa$  отсутствуют, поэтому операцию нахождения  $\kappa'$  и  $\kappa''$  приходится выполнять численно.

В первый момент после включения ВЧ-поля частицы распределяются по фазам  $\varphi_0$  ускоряющего напряжения. Область фаз ( $\varphi_1, \varphi_2$ ), 108 ограниченная сепаратрисой, представляет геометрическое место точек синхротронных орбит, вокруг каждой из которых частицы распределены по положениям мгновенной орбиты в соответствии с первым этапом инжекции. Через четверть периода радиально-фазовых колебаний синхротронная орбита, имеющая начальную фазу  $\varphi_0$ , будет на расстоянии  $y \sim \varphi(\varphi_s)$  от равновесной орбиты, поэтому область интегрирования по *и* для данной синхротронной орбиты равняется  $(0, u_1, -y)$ ( $\varphi_s$  — равновесная фаза,  $u_1$  — расстояние от внутренней пластины инфлектора до центра рабочей области). Если энергия инжектируемых частиц изменилась на величину $+\Delta E$ , то азимутальный размер сгустка в плоскости ( $\varphi, \varphi$ ) будет равен  $y_{02} - y_{01} = \varphi(\Delta E)$ , а нижний предел интегрирования по *у* равен  $y_0 = \frac{R_s \Delta E}{\beta^2 (1-n) E}$ . В случае, когда область интегрирования по *и* не зависит от  $\gamma$ , заряд, захваченный в ускорение с учетом двух этапов инжекции, равен:

$$Q = \int_{\gamma_1}^{\gamma_2} \int_{0}^{y_{01}} \int_{\varphi_{01}}^{\varphi_{02}} \int_{y_0}^{y_1} \int_{0}^{u_1 - y} \int_{0}^{g_{\min}(u_1\gamma)} q(\gamma, y_0, \varphi_0, y, u, g) \times \\ \times dg du dy d\varphi_0 dy_0 d\gamma,$$
(9)

 $q - функция распределения инжектируемых частиц по углу ү, энергии <math>y_0$ , начальной фазе  $\varphi_0$  ВЧ-напряжения, амплитудам радиально-фазовых колебаний  $y \sim \varphi(\varphi_s)$  без учета бетатронных колебаний, длительности импульса инжекции u, ширине инфлектора g;

у<sub>1</sub> — радиальный полуразмер сепаратрисы;

$$g_{\min}(u,\gamma) = g_{1}(\kappa') = \frac{1 - B(\kappa')}{B(\kappa')} \cdot u - \frac{A(\kappa')}{B(\kappa')} \frac{R}{\kappa} \gamma + \frac{\Delta R_{o6} \cdot \kappa'}{B(\kappa')} \cdot$$
(10)

Далее положим, что соотношение между координатами  $\varphi_0$  и у линейное, т. е. если распределение частиц по фазам  $\varphi_0$  равномерное, то распределение частиц по у (без учета бетатронных колебаний) можно также считать равномерным. Такое допущение можно сделать, если в выражении [1]

$$\varepsilon_{1,2} = \frac{2(1 - \varphi_s \operatorname{ctg} \varphi_s)^{1/2}}{\pi} \frac{y}{y_1} \left[ 1 + \kappa_{1,2} \left( \frac{y}{y_1} \right)^2 \right], \quad (10)$$

устанавливающем связь между амплитудами радиальных и фазовых колебаний, пренебречь членом  $\kappa_{1,2} \left(\frac{y}{y_1}\right)^2 (\kappa_{1,2} = 0, 2 \div 0, 25; \quad 0 \leqslant y \leqslant y_1)$ , который "дает небольшую поправку" [1]. Для случая равномерного распределения заряда

$$q(\gamma, y_0, \varphi_0, y, u, g) = \frac{1}{g_1 \cdot \left| \frac{dR}{dt} \right| \cdot y_1 \cdot 2\pi y_{01} (\gamma_2 - \gamma_1)}, \qquad (11)$$

где *I* — ток инжектора.

Область интегрирования по  $\varphi_0$  при  $\Delta E \neq 0$  можно определить, если в выражении [2]

$$\varepsilon_{y_{0}}(y = y_{1}) = \frac{\varphi_{02} - \varphi_{01}}{\pi} = \frac{2 \left(1 - \varphi_{s} \cdot \operatorname{ctg} \varphi_{s}\right)^{1/2}}{\pi} \left(\sqrt{1 - \left(\frac{y_{0}}{y_{1}}\right)^{2}} + \kappa_{1,2} \left[\sqrt{1 - \left(\frac{y_{0}}{y_{1}}\right)^{2}}\right]^{3}\right)^{2} \right)$$
(12)

109

пренебречь членом  $\kappa_{1,2} \left[ \sqrt{1 - \left(\frac{y_0}{y_1}\right)^2} \right]^3, \quad 0 \leqslant y_0 \leqslant y_1.$  Подставляя

(10), (11), (12) в (9), легко вычислить интегралы (9).

Помимо вышеуказанных допущений относительно вида функций  $\varepsilon_{1,2}$  и  $\varepsilon_{y_0}$ , которые не носят принципиального характера, в формуле (9) не учтено изменение функции  $g_{\min}(u, \gamma)$  в области мгновенных орбит, близких к синхротронной. Действительно, если мгновенная орбита совпадает с синхротронной, отстоящей от равновесной на расстоянии y, то  $g_{\min}(u, \gamma)$ , так как период синхротронных колебаний много больше периода бетатронных колебаний. Для каждой мгновенной орбиты максимальная амплитуда бетатронных колебаний (для ускорителя

без прямолинейных промежутков) равна  $A = \sqrt{[u+g_{\min}(u, \gamma)]^2 + \left(\frac{\gamma R}{\varkappa}\right)^2}$ .



Рис. 1. Функция распределения по и и у и ее изменение на 2-м этапе инжекции

Если  $A < u_1 - y$ , то распределение частиц по *и* находится согласно (10), если же  $A > u_1 - y$ , то функция распределения равна:

$$g_{\min}(u,\gamma) = g_{\min}(u,\gamma) - \{A - (u_1 - y)\}.$$
(13)

Таким образом, область интегрированил по *и* разбивается на две: (0, *u'*) и (*u'*, *u''*  $\approx$  *u*<sub>1</sub> — *y*), *u'* находится из условия равенства фигурной скобки нулю, а *u''* из условил  $g_{\min}(u, \gamma) = 0$ . На рис. 1 представлен график функции  $g_{\min}(u, \gamma)$  (10), (13), расчитанный для параметров синхротрона 1,5 Гэв ТПИ. Из рис. 1 видно, что погрешность формулы (9), которая вызвана тем, что не учитывается изменение  $g_{\min}'u, \gamma$ ) в области мгновенных орбит, близких к синхротронным, одного порядка для параллельного пучка с  $\gamma = 0$  и  $\gamma \neq 0$ . Коэффициент захвата 110

во второй этап инжекции для параллельного моноэнергетического пучка, расчитанный по формуле (9), равен:

$$\eta_{2} = \frac{Q}{Q_{1}} = \frac{\varphi_{2} - \varphi_{1}}{2\pi} \cdot \frac{1}{2} \quad (\Pi \rho \mu \quad y_{1} = u_{1}),$$

$$\eta_{2} = \frac{\varphi_{2} - \varphi_{1}}{2\pi} \cdot \frac{3}{4} \quad \left( \Pi \rho \mu \quad y_{1} = \frac{1}{2} \quad u_{1} \right),$$
(14)

где Q<sub>1</sub> — заряд, захватываемый на первом этапе инжекции,  $\varphi_2 - \varphi_1 = f(y_1) -$ азимутальный размер сепаратрисы.



Рис. 2. Зависимость захваченного заряда от энергетического разброса  $y_{01} \sim \Delta E_{\max}$ 

С учетом изменения  $g_{\min}(u, \gamma)$  (при  $\gamma = 0$ )

$$\eta_{2}^{'} = \frac{\varphi_{2} - \varphi_{1}}{2\pi} \left( \frac{1}{2} - \frac{g_{1}}{u_{1}} + \frac{3}{2} \frac{g_{1}^{2}}{u_{1}^{2}} \right) ( \Pi \mu \ y_{1} = u_{1} )$$

$$\eta_{2}^{'} = \frac{\varphi_{2} - \varphi_{1}}{2\pi} \left( \frac{3}{4} - \frac{g_{1}}{u_{1}} \right) ( \Pi \mu \ y_{1} = \frac{1}{2} u_{1} ).$$

$$(15)$$

И

\_

Так как  $g_1 \ll u_1$ , то погрешность формулы (9) незначительна. Потери частиц за счет энергетического разброса можно оценить по формуле, которая получается из (9) при  $\gamma = 0$ ,  $y_1 = u_1$ ,  $y_{01} = u_1 x$ :

$$\frac{Q(y_{01} \neq 0)}{Q(y_{01} = 0)} = \frac{2\left[\frac{5}{16}x\sqrt{1-x^2} + \left(\frac{1}{3} - \frac{x}{8}\right)\sqrt{(1-x^2)^3} - \frac{1}{3} + \frac{5}{16}\arcsin x\right]}{x}$$
(16)

В квадратной скобке 0 < x < 1. На рис. 2 представлены следующие графики функции  $\frac{Q(y_{01} \neq 0)}{Q(y_{01} = 0)}$ : цифрой 1 обозначен график, рассчитанный без учета, а 1' — с учетом изменения  $g_{\min}(u)$  на втором этапе инжекции для параметров синхротрона 1,5 Гэв ТПИ ( $g_1 = 1,5 c m$ ,  $u_1 = 10 cm$ ) и  $y_1 = u_1$ ; цифрой 2 — график без учета, а 2' — с учетом изменения  $g_{\min}(u)$  для параметров синхрофазотрона 10 Гэв ОИЯИ

г. Дубна (
$$g_1 = 3 cm$$
,  $u_1 = 50 cm$ ) и  $y_1 = \frac{1}{2} u_1$ .

Рассмотрим захват параллельного моноэнергетического пучка при неоптимальных условиях захвата. Введем обозначения:

- R<sub>1</sub> радиус мгновенной орбиты в момент включения импульса
- инжекции;  $R_2^{}$  радиус мгновенной орбиты в момент включения ВЧ-поля;  $R_2^{'}$  радиус мгновенной орбиты в момент окончания импульса инжекции:

*R*<sub>инф</sub> — радиус, на котором установлен инфлектор;

 $R_1 - R'_2 = u_{\mu} = \left| \frac{dR}{dt} \right| \Delta \tau_{\mu}, \quad \Delta \tau_{\mu} - длительность импульса инжекции$ 

 $\overline{R_s}$  — средний радиус камеры ускорителя;  $R_s$  — радиус равновесной орбиты;

- $\Delta u_{\mu} = \left| \frac{dR}{dt} \right| \Delta \tau_{\mu}, \ \Delta \tau_{\mu}$  ошибка в моменте инжекции;  $\Delta u_{\rm BY} = \left| \frac{dR}{dt} \right| \Delta \tau_{\rm BY}, \Delta \tau_{\rm BY} -$ ошибка в моменте включения ВЧ-поля:

 $\Delta u_{\omega} = \frac{R_s}{\beta^2(1-n)F} \cdot \frac{\Delta \omega}{\omega_s}, \Delta \omega$  дрейф начальной частоты генератора;

$$F = 1 - \frac{1}{(2\pi R_s + L) [n + \beta^2 (1 - n)]}, \quad L = 4l;$$

$$\Delta u_E = \frac{R_s}{\beta^2 (1-n)E} \Delta E, \Delta E - дрейф энергии инжекции.$$

Изменения вышеуказанных параметров рассматриваются от цикла к циклу. На рис. З представлен частный случай:  $R_1 < R_{uh\phi}$ ,  $R_s = R_s > R_2$ . Каждому положению мгновенной орбиты и соответствует область инфлектора  $g_{\min}(u)$ , вылетев из которой частицы не столкнутся с инфлектором. Если возвращать мгновенную орбиту электронов после того, как они совершат  $\kappa'$  оборотов, на прежнее место, то получим график функции gmin (u), нарисованный сплошной линией. Так как фактически мгновенная орбита двигается, то график функции  $g_{\min}\left(u
ight)$ изображается штриховой линией. Из рис. З видно, что область интегрирования по и равна  $[(R_{ин\phi} - R_1), u_1 - y],$  по  $y - [\overline{R_s} - R_2, y_1],$  ази-

(мутальный размер сгустка:  $(\varphi_{02} - \varphi_{01}) = (\varphi_2 - \varphi_1) \sqrt{1 - \left(\frac{R_s - R_2}{v_1}\right)}$ . Таким образом,

$$Q = \frac{I(\varphi_{2} - \varphi_{1})}{g_{1} \left| \frac{dR}{dt} \right| \cdot y_{1} \cdot 2\pi} \sqrt{1 - \left( \frac{R_{s} - R_{2}}{y_{1}} \right)^{2}} \int_{R_{s} - R_{2}}^{y_{1}} \int_{R_{s} - R_{2}}^{y_{1}} \int_{R_{s} - R_{1}}^{y_{1} + (R_{HH\varphi} - R_{1}) - y} \times \int_{0}^{g_{\min}(u)} dg du dy.$$
(17)



Рис. 3. К расстановке пределов интегрирования по *u*, *y*,  $\phi_0$  при неоптимальных условиях захвата





В общем случае зависимость захваченного заряда от вышеуказанных параметров имеет вид:

$$Q = \frac{I \cdot 2 \left(1 - \varphi_{s} \cdot \operatorname{ctg} \varphi_{s}\right)^{1/2}}{g_{1} \left| \frac{dR}{dt} \right| y_{1} \cdot \pi} \sqrt{1 - \left(\frac{|R_{s} - R_{2}|}{y_{1}}\right)^{2}} \left( \int_{|R_{s} - R_{2}|}^{|R_{HH\phi} - R_{1}| - |R_{s} - R_{s}|} \times \int_{|R_{s} - R_{2}|}^{|R_{HH\phi} - R_{1}| - |R_{s} - \bar{R}_{s}|} \times \int_{|R_{s} - R_{2}|}^{|R_{HH\phi} - R_{1}| - |R_{s} - \bar{R}_{s}|} \times \int_{|R_{s} - R_{s}|}^{|R_{HH\phi} - R_{1}| - |R_{s} - \bar{R}_{s}|} \int_{|R_{HH\phi} - R_{1}| - |R_{s} - \bar{R}_{s}|}^{|R_{HH\phi} - R_{1}| - |R_{s} - \bar{R}_{s}|} \int_{|R_{HH\phi} - R_{1}| - |R_{s} - \bar{R}_{s}|}^{|R_{HH\phi} - R_{1}| - |R_{s} - \bar{R}_{s}|} \left( R_{HH\phi} - R_{1}| - R_{1}| - R_{1} - R_{1}|} \right) \right) \times \int_{0}^{|R_{HH\phi} - R_{1}| - |R_{s} - \bar{R}_{s}|} \int_{|R_{HH\phi} - R_{1}| - R_{1} - R_{1} - R_{1} - R_{1} - R_{1}|} \left( R_{HH\phi} - R_{1}| - R_{1} - R$$

где:

$$R_{1} - R_{\text{инф}} = \Delta u_{E} - \Delta u_{\text{и}}, R_{s} - \overline{R}_{s} = \Delta u_{\omega}, R_{2} - \overline{R}_{s} = \Delta u_{E} - \Delta u_{\text{BY}} \\ |R_{2} - R_{s}| = |(R_{s} - \overline{R}_{s}) - (R_{2} - \overline{R}_{s})| = |\Delta u_{E} - \Delta u_{\text{BY}}|$$

$$(19)$$

Подставляя (19) в (18), получим зависимость захваченного заряда от  $\Delta u_{\rm BY}$ ,  $\Delta u_{\mu}$ ,  $\Delta u_E$ ,  $\Delta u_{\omega}$ . Из (18) видно, что при неравномерном распределении захваченного заряда по *и* зависимость от  $\Delta u_{\mu}$  и  $\Delta u_E$  несимметрична относительно нуля. Из (18) легко показать, что для компенсации дрейфа энергии инжекции желательно сделать моменты инжекции и включения ВЧ-поля связанными. На рис. 4 представлена блок-схема моделирования соотношения (18) при  $g_{\min}(u) = g_1$ .

## ЛИТЕРАТУРА

1. М. С. Рабинович. Основы теории синхрофазотрона. Труды ФИАН СССР, т. 10, 1958.

2. И. С. Данилкин, М. С. Рабинович. Захват частиц в синхрофазотронный режим ускорения. ЖТФ, т. 28, вып. 2, 1958.